

# 國立交通大學

電子工程學系 電子研究所碩士班

碩士論文

沈積氧化鋁之前的不同表面處理之研究



**The investigation of surface treatments  
prior to  $\text{Al}_2\text{O}_3$  deposition**

研究生：陳昶維

指導教授：葉清發 教授

中華民國九十四年六月

沈積氧化鋁之前的不同表面處理之研究

**The investigation of surface treatments prior to Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>  
deposition**

研究生：陳昶維

Student: Chang-Wei Chen

指導教授：葉清發教授

Advisor: Dr. Ching-Fa Yeh

國立交通大學

電子工程學系 電子研究所碩士班



Submitted to Department of Electronics Engineering & Institute of  
Electronics

College of Electrical Engineering and Computer Science

National Chaio Tung University

in Partial Fulfillment of Requirements

for Degree of Master of Science

in

Electronics Engineering

June 2005

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十四年六月